



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 105870351 B

(45)授权公告日 2018.07.03

(21)申请号 201610207168.9

(22)申请日 2016.04.05

(65)同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 105870351 A

(43)申请公布日 2016.08.17

(73)专利权人 深圳市华星光电技术有限公司

地址 518132 广东省深圳市光明新区塘明
大道9-2号

(72)发明人 匡友元

(74)专利代理机构 广州三环专利商标代理有限
公司 44202

代理人 郝传鑫 熊永强

(51)Int.Cl.

H01L 51/52(2006.01)

H01L 51/56(2006.01)

(56)对比文件

CN 1543281 A,2004.11.03,

CN 104485427 A,2015.04.01,

US 2005/0225233 A1,2005.10.13,

KR 10-2015-0069364 A,2015.06.23,

审查员 郭冰冰

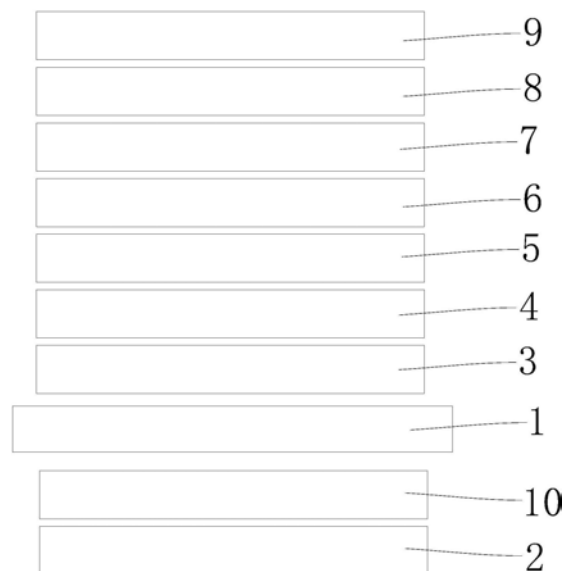
权利要求书1页 说明书5页 附图1页

(54)发明名称

OLED显示面板及其制备方法

(57)摘要

本发明公开一种OLED显示面板,包括:基板;光致变色层,形成在所述基板的一侧,包括在光激发下由透明到不透明变化的光致变色材料;透明阳极,形成在所述基板的另一侧;发光层,形成在所述透明阳极背离所述基板的一侧,所述发光层发出的光线包括用于激发所述光致变色材料的波长;及半透明阴极,形成在所述发光层背离所述透明阳极的一侧。本发明所述OLED显示面板具有较长微腔总光程。本发明还公开一种OLED显示面板的制备方法。



1. 一种OLED显示面板,其特征在于,包括:

基板;

光致变色层,形成在所述基板的一侧,包括在光激发下由透明到不透明变化的光致变色材料;

透明阳极,形成在所述基板的另一侧;

发光层,形成在所述透明阳极背离所述基板的一侧,所述发光层发出的光线包括用于激发所述光致变色材料的波长;及

半透明阴极,形成在所述发光层背离所述透明阳极的一侧;

所述OLED显示面板还包括形成在所述光致变色层与所述基板之间或者所述基板与所述透明阳极之间的调节层,所述调节层采用透明材质,用以调节所述光致变色层与所述透明阳极之间的间距;

所述光致变色层与所述半透明阴极之间形成共振微腔。

2. 如权利要求1所述的OLED显示面板,其特征在于,所述透明阳极采用氧化铟锡材料。

3. 如权利要求1所述的OLED显示面板,其特征在于,所述半透明阴极采用镁银合金。

4. 如权利要求1所述的OLED显示面板,其特征在于,当所述发光层不发光时,所述光致变色层在可见光范围内的透过率大于90%;当所述发光层发光时,所述光致变色层在可见光范围内的透过率小于10%。

5. 如权利要求4所述的OLED显示面板,其特征在于,所述光致变色材料包括卤化银、卤化锌、卤化铜、卤化镁、螺环吡喃、螺吩噻、噻染料、脱氢吡啶中的一种或多种。

6. 如权利要求1所述的OLED显示面板,其特征在于,所述OLED显示面板还包括:

空穴注入层,形成在所述透明阳极背离所述基板的一侧;

空穴传输层,形成在所述空穴注入层与所述发光层之间;

电子传输层,形成在所述发光层背离所述空穴传输层的一侧;及

电子注入层,形成在所述电子传输层与所述半透明阴极之间。

OLED显示面板及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及OLED显示面板技术领域,尤其涉及一种OLED显示面板以及一种所述OLED显示面板的制备方法。

背景技术

[0002] OLED (Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)显示面板,是20世纪中期发展起来的一种新型显示技术,具有超轻薄、全固态、主动发光、响应速度快、高对比度、无视觉限制、工作温度范围宽、低功耗、低成本、抗震能力强以及可实现柔性显示等诸多优点,将成为下一代平板显示的主力军。其优越性能和巨大的市场潜力,吸引全世界众多厂家和科研机构投入到OLED显示面板的生产和研发中。

[0003] 然而,由于振动编带和不均匀加宽效应,无论是有机小分子还是高分子聚合物发光材料,其光谱半宽度往往大于80nm,因而在利用红、绿、蓝三基色合成而制备的彩色显示器中,利用率很低。为了制备具有窄带发射的OLED显示面板,人们通过改变OLED显示面板的结构,制备OLED显示面板的Fabry-Perot (F-P) 光学微腔来获得高亮度的窄带发射。光学微腔不仅实现了窄带发射,而且还使得发射强度相对于无微腔结构的器件而言大大增强。常规的F-P光学微腔结构需要两个反射镜面,一般采用金属-金属结构,因此F-P光学微腔结构的微腔总光程受制于OLED显示面板中有机膜层的厚度及折射率,微腔总光程较短,业内人士难以通过调节OLED显示面板中的有机膜层来增加微腔总光程。

发明内容

[0004] 本发明所要解决的技术问题在于提供一种具有较长微腔总光程的OLED显示面板,以及一种所述OLED显示面板的制备方法。

[0005] 为了实现上述目的,本发明实施方式采用如下技术方案:

[0006] 一方面,提供一种OLED显示面板,包括:

[0007] 基板;

[0008] 光致变色层,形成在所述基板的一侧,包括在光激发下由透明到不透明变化的光致变色材料;

[0009] 透明阳极,形成在所述基板的另一侧;

[0010] 发光层,形成在所述透明阳极背离所述基板的一侧,所述发光层发出的光线包括用于激发所述光致变色材料的波长;及

[0011] 半透明阴极,形成在所述发光层背离所述透明阳极的一侧。

[0012] 其中,所述透明阳极采用氧化铟锡材料。

[0013] 其中,所述半透明阴极采用镁银合金。

[0014] 其中,当所述发光层不发光时,所述光致变色层在可见光范围内的透过率大于90%;当所述发光层发光时,所述光致变色层在可见光范围内的透过率小于10%。

[0015] 其中,所述光致变色材料包括卤化银、卤化锌、卤化铜、卤化镁、螺环吡喃、螺吩噻、

嗪染料、脱氢吡啶中的一种或多种。

[0016] 其中,所述OLED显示面板还包括形成在所述光致变色层与所述基板之间或者所述基板与所述透明阳极之间的调节层,所述调节层采用透明材质,用以调节所述光致变色层与所述透明阳极之间的间距。

[0017] 其中,所述OLED显示面板还包括:

[0018] 空穴注入层,形成在所述透明阳极背离所述基板的一侧;

[0019] 空穴传输层,形成在所述空穴注入层与所述发光层之间;

[0020] 电子传输层,形成在所述发光层背离所述空穴传输层的一侧;及

[0021] 电子注入层,形成在所述电子传输层与所述半透明阴极之间。

[0022] 另一方面,还提供一种OLED显示面板的制备方法,包括:

[0023] 在基板的一侧形成光致变色层,所述光致变色层包括在光激发下由透明到不透明变化的光致变色材料;

[0024] 在所述基板的另一侧上依次形成透明阳极、发光层以及半透明阴极,所述发光层用于发出光线,所述光线包括用于激发所述光致变色材料的波长。

[0025] 其中,所述在基板的一侧形成光致变色层包括:

[0026] 清洗所述基板;

[0027] 在所述基板的一侧上,通过蒸镀、溅射或者电子束方式沉积所述光致变色材料,以形成所述光致变色层。

[0028] 其中,所述在所述基板的另一侧上依次形成透明阳极、发光层以及半透明阴极包括:

[0029] 通过蒸镀方式在所述基板的另一侧上沉积氧化铟锡材料,以形成所述透明阳极;

[0030] 通过蒸镀方式在所述透明阳极背离所述基板的一侧沉积发光材料,以形成所述发光层;及

[0031] 通过蒸镀方式在所述发光层背离所述透明阳极的一侧沉积镁银合金材料,以形成所述半透明阴极。

[0032] 相较于现有技术,本发明具有以下有益效果:

[0033] 本发明实施例所述OLED显示面板的所述光致变色层、所述基板、所述透明阳极、所述发光层以及所述半透明阴极依次层叠设置,当所述发光层发出光线时,所述光致变色层在光线激发下变为不透明状态,从而与所述半透明阴极形成共振微腔。由于所述光致变色层位于所述基板背离所述透明阳极的一侧,因此所述光致变色层的厚度不会影响到所述OLED显示面板的压降和电学性能,同时增加了微腔的总光程,避免微腔调整对所述OLED显示面板的有机膜层(例如所述发光层)过度依赖,进而提高所述OLED显示面板的可调节性能,使得所述OLED显示面板具有更高的发光效率。

附图说明

[0034] 为了更清楚地说明本发明的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以如这些附图获得其他的附图。

[0035] 图1是本发明实施例提供的一种OLED显示面板的结构示意图。

[0036] 图2是本发明实施例提供的一种OLED显示面板的制备方法的流程图。

具体实施方式

[0037] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0038] 请参阅图1,本发明实施例提供一种OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)显示面板,包括:基板1、光致变色层2、透明阳极3(Anode)、发光层6(Emitting Material Layer)以及半透明阴极9(Cathode)。其中,所述光致变色层2形成在所述基板1的一侧,所述光致变色层2包括在光激发下由透明到不透明变化的光致变色材料,也即当所述光致变色层2在光激发下时,所述光致变色层2不透明,用以反射光线。所述透明阳极3形成在所述基板1的另一侧,能够透过光线。所述发光层6形成在所述透明阳极3背离所述基板1的一侧,用于发出光线,所述光线包括用于激发所述光致变色材料的波长。所述半透明阴极9形成在所述发光层6背离所述透明阳极3的一侧,能够透过部分光线并反射另一部分光线。

[0039] 在本实施例中,所述光致变色层2、所述基板1、所述透明阳极3、所述发光层6以及所述半透明阴极9依次层叠设置,当所述发光层6发出光线时,所述光致变色层2在光线激发下变为不透明状态,从而与所述半透明阴极9形成共振微腔。由于所述光致变色层2位于所述基板1背离所述透明阳极3的一侧,因此所述光致变色层2的厚度不会影响到所述OLED显示面板的压降和电学性能,同时增加了微腔的总光程,避免微腔调整对所述OLED显示面板的有机膜层(例如所述发光层6)过度依赖,进而提高所述OLED显示面板的可调节性能,使得所述OLED显示面板具有更高的发光效率。

[0040] 进一步地,作为一种可选实施例,所述透明阳极3采用氧化铟锡(indium tin oxide,ITO)材料,从而提高空穴注入能力、降低空穴注入能垒。应当理解的是,在其他实施例中,所述透明阳极3也可以选用透明的具有高功函数的其他导电材料。

[0041] 进一步地,作为一种可选实施例,所述半透明阴极9采用镁银(Mg/Ag)合金。其中,镁与银的比例为1:9。应当理解的是,在其他实施例中,所述透明阳极3也可以选用半透明的具有低功函数的其他导电材料。

[0042] 进一步地,作为一种可选实施例,当所述发光层6不发光时,所述光致变色层2在可见光范围内的透过率大于90%;当所述发光层6发光时,所述光致变色层2在可见光范围内的透过率小于10%。优选的,所述光致变色层2在光线的激发下,其在可见光范围内的透过率由100%变为0%。

[0043] 可选的,所述光致变色层2可包括有机光致变色材料和/或无机光致变色材料。举例而言,所述光致变色材料包括卤化银、卤化锌、卤化铜、卤化镁、螺环吡喃、螺吩噻、噻染料、脱氢吡啶中的一种或多种,所述光致变色层2基体材料选自但不限于二氧化硅或有机树脂,所述光致变色材料的掺杂量为0.011wt%~10wt%。

[0044] 进一步地,作为一种可选实施例,请参阅图1,所述OLED显示面板还包括形成在所述光致变色层2与所述基板1之间或者所述基板1与所述透明阳极3之间的调节层10,所述调节层10为采用透明材质,用以调节所述光致变色层2与所述透明阳极3之间的间距,从而进

一步增加微腔的总光程、提高所述OLED显示面板的可调节性能。

[0045] 进一步地,作为一种可选实施例,请参阅图1,所述OLED显示面板还包括空穴注入层4(Hole Inject Layer,HIL)、空穴传输层5(Hole Transport Layer,HTL)、电子传输层7(Electron Transport Layer,ETL)以及电子注入层8(Electron Inject Layer,EIL),用以增加电子或空穴的传输及平衡,从而提高所述OLED显示面板的发光效率。其中,所述空穴注入层4形成在所述透明阳极3背离所述基板1的一侧。所述空穴传输层5形成在所述空穴注入层4与所述发光层6之间。所述电子传输层7形成在所述发光层6背离所述空穴传输层5的一侧。所述电子注入层8形成在所述电子传输层7与所述半透明阴极9之间。

[0046] 进一步地,作为一种可选实施例,所述基板1为柔性基板,进而使得所述OLED显示面板为柔性显示面板,可适用于更多的使用环境,应用范围广、应用多样化。当然,在其他实施例中,所述基板1也可以为硬性基板,或者柔性基板与硬性基板的组合。

[0047] 请一并参阅图1和图2,本发明实施例还提供一种OLED显示面板的制备方法,包括:

[0048] Step1:在基板1的一侧形成光致变色层2,所述光致变色层2包括在光激发下由透明到不透明变化的光致变色材料;

[0049] Step2:在所述基板1的另一侧上依次形成透明阳极3、发光层6以及半透明阴极9,所述发光层6用于发出光线,所述光线包括用于激发所述光致变色材料的波长。

[0050] 通过本实施例所述制备方法所形成的OLED显示面板,其所述光致变色层2、所述基板1、所述透明阳极3、所述发光层6以及所述半透明阴极9依次层叠设置,当所述发光层6发出光线时,所述光致变色层2在光线激发下变为不透明状态,从而与所述半透明阴极9形成共振微腔。由于所述光致变色层2位于所述基板1背离所述透明阳极3的一侧,因此所述光致变色层2的厚度不会影响到所述OLED显示面板的压降和电学性能,同时增加了微腔的总光程,避免微腔调整对所述OLED显示面板的有机膜层(例如所述发光层6)过度依赖,进而提高所述OLED显示面板的可调节性能,使得所述OLED显示面板具有更高的发光效率。

[0051] 应当理解的,上述实施例所述步骤Step1和所述步骤Step2的顺序是可以依据具体产品的需求进行调整的,例如,可以先进行所述步骤Step1、后进行所述步骤Step2,也可以先进行所述步骤Step2、后进行所述步骤Step1。

[0052] 进一步地,作为一种可选实施例,步骤Step1包括:

[0053] Step11:清洗所述基板1;

[0054] Step12:在所述基板1的一侧上,通过蒸镀、溅射或者电子束方式沉积所述光致变色材料,以形成所述光致变色层2。

[0055] 所述蒸镀是指将待成膜的物质(例如光致变色材料)置于真空中进行蒸发或升华,使之在所述基板1表面析出的过程。所述溅射是指以一定能量的粒子(离子或中性原子、分子,例如光致变色材料)轰击固体表面,使固体近表面的原子或分子获得足够大的能量而最终逸出固体表面。

[0056] 进一步地,作为一种可选实施例,步骤Step2包括:

[0057] Step21:通过蒸镀方式在所述基板1的另一侧上沉积氧化铟锡材料,以形成所述透明阳极3;

[0058] Step22:通过蒸镀方式在所述透明阳极3背离所述基板1的一侧沉积发光材料,以形成所述发光层6;及

[0059] Step23:通过蒸镀方式在所述发光层6背离所述透明阳极3的一侧沉积镁银合金材料,以形成所述半透明阴极9。

[0060] 所述透明阳极3采用氧化铟锡(indium tin oxide,ITO)材料,能够提高空穴注入能力、降低空穴注入能垒。

[0061] 以上对本发明实施例进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

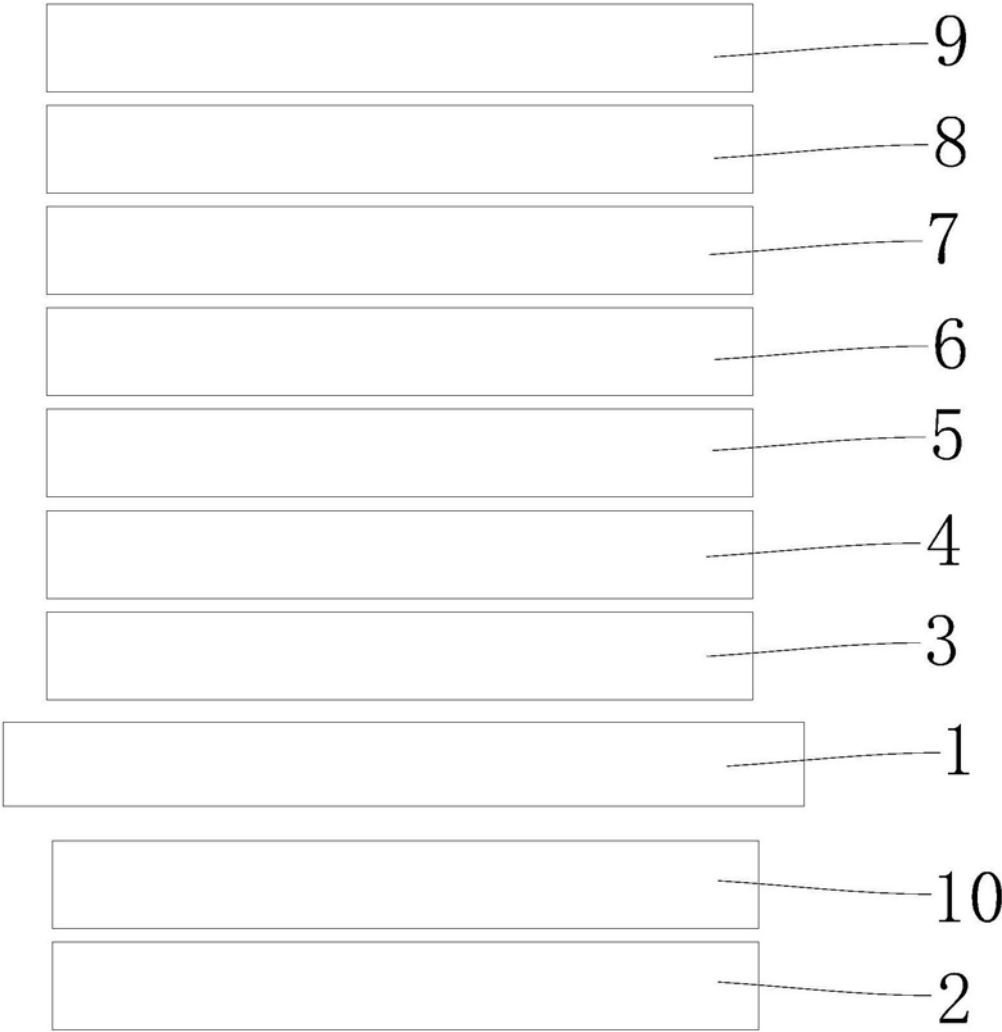


图1

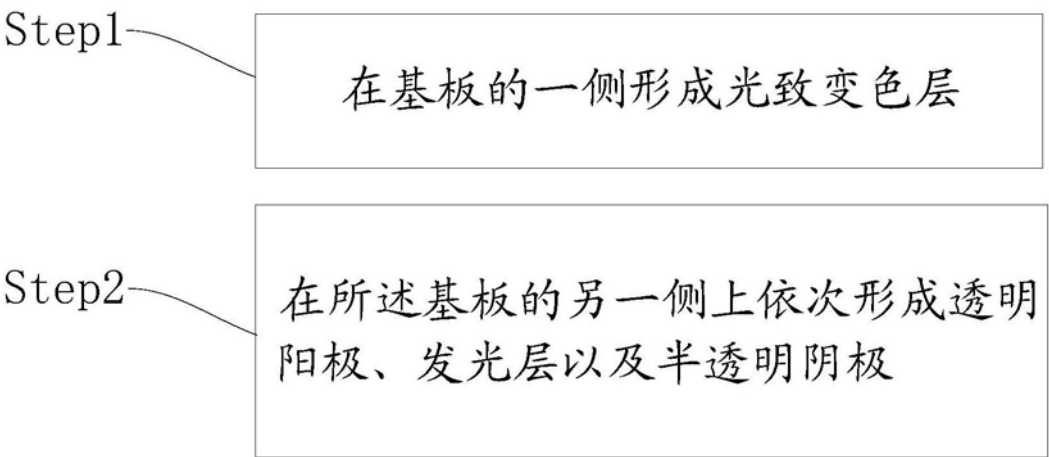


图2

专利名称(译)	OLED显示面板及其制备方法		
公开(公告)号	CN105870351B	公开(公告)日	2018-07-03
申请号	CN201610207168.9	申请日	2016-04-05
[标]申请(专利权)人(译)	深圳市华星光电技术有限公司		
申请(专利权)人(译)	深圳市华星光电技术有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	深圳市华星光电技术有限公司		
[标]发明人	匡友元		
发明人	匡友元		
IPC分类号	H01L51/52 H01L51/56		
CPC分类号	H01L27/3244 H01L27/3232 H01L51/5064 H01L51/508 H01L51/52 H01L51/5265 H01L51/56		
代理人(译)	熊永强		
审查员(译)	郭冰冰		
其他公开文献	CN105870351A		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本发明公开一种OLED显示面板，包括：基板；光致变色层，形成在所述基板的一侧，包括在光激发下由透明到不透明变化的光致变色材料；透明阳极，形成在所述基板的另一侧；发光层，形成在所述透明阳极背离所述基板的一侧，所述发光层发出的光线包括用于激发所述光致变色材料的波长；及半透明阴极，形成在所述发光层背离所述透明阳极的一侧。本发明所述OLED显示面板具有较长微腔总光程。本发明还公开一种OLED显示面板的制备方法。

